PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-044616

(43) Date of publication of application: 17.02.1998

(51)Int.CI.

B41M 5/30 **B41M** 5/26

(21)Application number: 08-199937

(71)Applicant: SANKO CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

30.07.1996

(72)Inventor: ODA SHIGERU

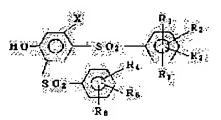
KAWABATA EIJI

(54) HEAT-SENSITIVE RECORDING BODY

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide the high sensivity and improve the keeping stability of a colored image, particularly resistance to humidity. resistance to heat and resistance to plasticizer of a colored image by using a compound and its polyvalent metal salt and also an aluminum hydroxide as a pigment.

SOLUTION: A sulfonyl compound represented by formula I as a developer and its polyvalent metal salt (in the formula, X represents a hydrogen atom or lower alkyl, R1, R2 and R3 can be same or different and represent respectively a hydrogen atom, halogen atom, hydroxyl, lower alkyl or cycloalkyl, R4, R5 and R6 can be same or different and represent respectively a hydrogen atom, halogen atom, lower alkyl or cycloalkyl, and R7 represents a hydrogen atom or formula II.) are contained in a heatsensitive recording layer, and also aluminum hydroxide is contained as a pigment. The total amount of the polyvalent metal salt is preferably 100-400 pts.wt. to a basic dye of 100 pts.wt.



Ħ

Ţ.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP) (12)公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

特開平10-44616

(43)公開目 平成10年(1998)2月17日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示簡所

B41M 5/30

5/26

B41M 5/18

108

101

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全8頁)

(21)出願番号

特願平8-199937

(22)出願日

平成8年(1996)7月30日

(71) 出願人 000144290

株式会社三光開発科学研究所

大阪府茨木市五日市1丁目10番24号

(72) 発明者 小田 茂

大阪府茨木市五日市1丁目10番24号

株式会社三光開発科学研究所内

(72) 発明者 川端 英二

大阪府炭木市五日市1丁目10番24号

株式会社三光開発科学研究所内

(74)代理人 弁理士 山下 穣平

(54) 【発明の名称】 感熱記録体

(57)【要約】

【課題】 高感度でしかも経時の地肌かぶりが少なく、 記録像の保存性とりわけ耐熱性、耐湿性及び耐可塑剤性 に優れた感熱記録体を提供する。

【解決手段】 顕色剤として式(1)のスルホニル化合 物及びその多価金属塩を含有せしめ、更に顔料として水 酸化アルミニウムを含有せしめた感熱記録体。

【化10】

[XはH又は低級アルキル基を表し、R:、R:、R: は日、ハロゲン、ヒドロキシル基、低級アルキル基义は シクロアルキル基を表し、R. R. R. はH、ハロ ゲン、低級アルキル基又はシクロアルキル基を表し、R はII又は式(A)を表す。]

【特許請求の範囲】

【請求項1】 電子供与性塩基性染料前駅体と電子受容性顕色剤との熱発色反応を利用した感熱記録体において、感熱記録層中に顕色剤として一般式(1)

$$\begin{array}{c} X \\ R_1 \\ R_2 \\ R_4 \\ R_7 \end{array}$$

[一般式 (1) において、X は水素原子又は低級アルキル基を表し、R: R: 及びR: は同一でも異っていてもよく、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、低級アルキル基又はシクロアルキル基を表し、R, 及びR: は同一でも異っていてもよく、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基又はシクロアルキル基を表し、R: は水素原子又は

【化2】

$$-so_2$$
 R_5

を表し、ここでR・、R 、及びR・は上記の定義の通りである。]で示されるスルホニル化合物及びその多価金属塩を含有せしめ、更に質料として、水酸化アルミニウムを含有せしめることを特徴とする感熱記録体。

【請求項2】 請求項1 記載の感熱記録体において、感 熱記録層中に更に一般式(1)で示されるスルホニル化 合物及びその多価金属塩の水和防止剤として、一般式 (2)

[化3]

$$\begin{array}{c} X \\ Y O \longrightarrow \\ S O_2 \longrightarrow \\ R_6 \end{array} \qquad \begin{array}{c} R_1 \\ R_2 \\ R_5 \end{array} \qquad (2)$$

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は感熱記録体に関し、 更に詳しくは、該感熱記録層中に顕色剤として特定のス ルホニル化合物及びその多価金属塩を含有せしめ、餌料 として水酸化アルミニウムを含有せしめた場合、高感度 でしかも地肌かぶりが少なく、記録像の保存安定性、と りわけ耐湿性、耐熱性及び耐可塑剤性に優れた記録特性 が得られる感熱記録体に関するものである。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】従来より、電子供与性塩基性染料的駅体と電子受容性顕色剤との熱発色反応を利用した感熱記録体はよく知られている。中でも、顕色剤として、2、2ーピス(4ーヒドロキシーフェニル)プロパン及び4ーヒドロキシー4′ーイソプロポキシージフェニルスルホンはよく知られている(例えば、特公平3-54655号等)。

【0003】しかしながら、これらを使用した感熱記録体は、発色像の保存安定性、特に耐湿性、耐熱性及び耐可塑剤性について更に改良が求められている。かかる問題解決のため、本発明者等は、先に顕色剤として一般式

(1)

20

[0004]

【化4】

$$\begin{array}{c}
X \\
 & X$$

[一般式 (1) において、X は水素原子又は低級アルキ30 ル基を表し、R: R: 及びR: は同一でも異っていてもよく、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、低級アルキル基又はシクロアルキル基を表し、R: 及びR: は同一でも異っていてもよく、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基又はシクロアルキル基を表し、R: は水素原子又は

[0005]

[化5]

$$-so_2$$
 R_5

を表し、ここでR・・R・及びR・は上記の定義の通りである。] で示されるスルホニル化合物及びその多価金属塩を見い出し、本化合物に関する特許を出願した。

【0006】しかし、本顕色剤の中には粉砕を、極めて 微粒子にしたり、水性顕色剤スラリーを40℃で長期保 存した場合などに顕色剤が水和する場合がある。このよ うに水和した顕色剤を用いた場合、得られる感熱混録体 は60℃に保管した時、地肌かぶりを発生する。本顕色 50 剤の水和を防止するために本発明者等は鋭意研究を行っ ・. ・ ・ た結果、一般式 (2)

[0007]

【化6】

$$\begin{array}{c}
X \\
Y \\
O \\
S \\
O_2 \\
R_4
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R_1 \\
R_2 \\
R_3
\end{array}$$

$$(2)$$

3

【0008】即ち一般式(1)で示される顕色剤が水和する場合は、一般式(2)で示されるスルホニル化合物を一般式(1)で示される化合物に含有せしめて顕色剤として使用すると、顕色剤の水和が防止でき、得られる感熱記録体の経時の地肌かぶりの発生を防止することができる。

【0009】 しかし、その後、更に厳しい環境下におかれても、記録体の経時による地肌かぶりが少ない事が要求されるようになり、具体的には、試験条件を従来の40℃、温度90%の1日間及び60℃、1日間の条件から、50℃、湿度90%の1日間及び60℃、3日間の条件に厳格化され、この厳格化条件に対応できる記録体の地肌かぶりの少ない記録体の研究に鋭意努力した。

[0010]

【課題を解決するための手段】その結果、本発明者等は、顕色剤として一般式(1)で示される化合物及びその多価金属塩、或いは、一般式(2)で示される化合物を含有せしめた一般式(1)で示される化合物及びその多価金属塩と、顧料として水酸化アルミニウムを用いることにより、記録体を50℃、湿度90%の1日間及び60℃、3日間曝してしても、特徴的に記録体の地肌かぶりが少なく、記録体は高感度で、かつ、発色像の保存安定性、特に耐湿性、耐熱性及び耐可塑剤性に優れることを見い出し、本発明を完成するに至った。

【0011】即ち、本発明は、電子供与性塩基性染料的 駅体と電子受容性顕色剤との熱発色反応を利用した感熱 記録体において、感熱記録層中に顕色剤として一般式

(1)

[0012]

【化7】

$$\begin{array}{c} X \\ X \\ S \\ O_2 \\ \hline \\ R_6 \end{array} \qquad \begin{array}{c} R_1 \\ R_2 \\ R_7 \end{array} \qquad (1)$$

[一般式 (1) において、X は水素原子又は低級アルキル基を表し、R・、R・及びR・は同一でも異っていてもよく、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、低級アルキル基又はシクロアルキル基を表し、R・、R・及びR・は同一でも異っていてもよく、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基又はシクロアルキル基を表し、R・は水素原子又は

[0013]

【化8】

20 を表し、ここでR・、R・及びR・は上記の定義の通りである。]で示されるスルホニル化合物及びその多価金属塩を合行せしめ、更に質料として、水酸化アルミニウムを含行せしめることを特徴とする感熱記録体である。 【0014】また、本発明は、上記感熱記録体において、感熱記録層中に更に一般式(1)で示されるスルホニル化合物及びその多価金属塩の水和防止剤として、一般式(2)

[0015]

【化9】

30

[0016]

【発明の実施の形態】本記録体について更に詳しく説明 する。

【0017】 餌料として水酸化アルミニウム単独の使用 50 が最も好ましいが、その効果を担わない範囲内におい

て、他の一般的に感熱記録体に用いられる顔料、例え ば、カオリン、シリカ、非品質シリカ、焼成カオリン、 酸化亜鉛、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、酸化チ タン、硫酸パリウム、合成ケイ酸アルミニウム等の無機 系微粉末及びスチレンーメタクリル酸共重合体、ポリス チレン樹脂、尿素ーホルマリン樹脂等の有機系樹脂微粉

末等と共存せしめてもよい。 【0018】一般式(1)で示されるスルホニル化合物 の例としては、2、4-ピス(フェニルスルホニル)フ ェノール、2、4-ビス(4-メチルフェニルスルホニ ル) フェノール、2、4-ビス(4-エチルフェニルス ルホニル)フェノール、2、4-ビス(4-イソプロピ ルフェニルスルホニル)フェノール、2、4-ビス (2,5-ジメチルフェニルスルホニル)フェノール、 $2, 4 - \forall \lambda (2, 4 - \forall \lambda f)$ フェノール、2、4-ビス(3、4-ジメチルフェニル スルホニル) フェノール、2、4-ビス(4-クロロフ ェニルスルホニル)フェノール、2、4-ピス(フェニ ルスルホニル) - 5 - メチルフェノール、2, 4 - ビス (4-メチルフェニルスルホニル) -5-メチルフェノ ール、2、4-ピス(フェニルスルホニル)-5-エチ ルフェノール、2、4-ビス(4-メチルフェニルスル ホニル) -5-エチルフェノール、2-(4-メチルフ ェニルスルホニル) -4-(フェニルスルホニル) フェ ノール、2-(4-エチルフェニルスルホニル)-4-(フェニルスルホニル) フェノール、2-(2.5-ジ メチルフェニルスルホニル) - 4 - (フェニルスルホニ ル) フェノール、2-(2,4-ジメチルフェニルスル ホニル) -4- (フェニルスルホニル) フェノール、2 - (3、4-ジメチルフェニルスルホニル) - 4 - (フ ェニルスルホニル) フェノール、2-(4-クロロフェ ニルスルホニル) - 4 - (フェニルスルホニル) フェノ ール、2-(フェニルスルホニル)-4-(4-メチル フェニルスルホニル) フェノール、2- (フェニルスル ホニル) -4- (4-エチルフェニルスルホニル) フェ ノール、2-(フェニルスルホニル)-4-(2.5-ジメチルフェニルスルホニル)フェノール、2-(フェ ニルスルホニル) - 4 - (2, 4 - ジメチルフェニルス ルホニル) フェノール、2- (フェニルスルホニル) -4-(3,4-ジメチルフェニルスルホニル)フェノー ル、2-(フェニルスルホニル)-4-(4-クロロフ ェニルスルホニル) フェノール、4、4′-ジヒドロキ シー5-(フェニルスルホニル)ジフェニルスルホン、 4. 4 ′ - ジヒドロキシ-5. 5 ′ - ビス (フェニルス ルホニル) ジフェニルスルホン、2、4-ビス(2、3 -ジメチルフェニルスルホニル) -5-メチルフェノー ル、2、4-ビス(2、4-ジメチルフェニルスルホニ ル) - 5 - メチルフェノール、2、4 - ピス(2、5 -ジメチルフェニルスルホニル)-5-メチルフェノー ル、2、4-ビス(3、4-ジメチルフェニルスルホニ 50 ベンゼンスルホネート、(2、4-ビス(4-メチルフ

ル)-5-メチルフェノール等が挙げられ、これ等は単 独、或いは二種以上混合して使用してもよい。

【0019】尚、上記化合物の多価金属塩において、金 **属としては、亜鉛、マグネシウム、ストロンチウム、ア** ルミニウム、鉄、コバルト、ニッケル及びチタンが好ま しく、それらのうち、亜鉛、マグネシウム、アルミニウ ム、鉄、ニッケル及びチタンが特に好ましい。

【0020】本発明に係わる一般式(2)で示される化 合物の具体的な例として、以下のような化合物を挙げる ことができる。

【0021】1-メトキシ-2、4-ピス(フェニルス ルホニル) ベンゼン、1-エトキシ-2、4-ビス(フ ェニルスルホニル) ベンゼン、1-n-プロポキシー 2. 4-ピス (フェニルスルホニル) ベンゼン、1-i s o - プロポキシー 2 、 4 - ピス (フェニルスルホニ ル) ベンゼン、1-n-プトキシ-2、4-ピス(フェ ニルスルホニル) ベンゼン、1-scc-プトキシー 2、4-ビス(フェニルスルホニル)ペンゼン、(2、 4-ピス (フェニルスルホニル) フェニル とンジルエ 20 ーテル、 (2, 4 - ピス (フェニルスルホニル) フェニ ルトアリルエーテル、(2、4-ピス(フェニルスルホ ニル) フェニル トフェニルエーテル、 (2,4-ピス (フェニルスルホニル) フェニル とタンスルホネー ト、(2、4-ビス(フェニルスルホニル)フェニル) ベンゼンスルホネート、 {2,4-ビス(フェニルスル ホニル) フェニル 4 - メチルペンゼンスルホネート、 {2. 4-ビス (フェニルスルホニル) フェニル} 2. 4-ジメチルベンゼンスルホネート、 (2, 4-ビス (フェニルスルホニル) フェニル 2 2 5 - ジメチルベ ンゼンスルホネート、 (2.4-ビス (フェニルスルホ ニル) フェニル 3 、4 - ジメチルベンゼンスルホネー ト、(2、4-ビス(フェニルスルホニル)フェニル) アセテート、1-ステアロイルオキシ-2、4-ビス (フェニルスルホニル) ベンゼン、 {2, 4-ビス (フ ェニルスルホニル) フェニルトフェニルカルポキシレー ト、{2. 4ーピス(フェニルスルホニル)フェニルト 4-メチルフェニルカルボキシレート、 {2,4-ビス (フェニルスルホニル) フェニル) アクリレート、 (2,4-ビス(フェニルスルホニル)フェニル)メタ

40 クリレート、1-{2,4-ピス(フェニルスルホニ ル) フェノキシトー2、3-エポキシプロパン、 (2. 4-ピス (フェニルスルホニル) フェニル 1 n-ヘキシ ルエーテル、 {2, 4-ピス (フェニルスルホニル) フ ェニル トステアリルエーテル、 (2,4-ピス (フェニ ルスルホニル)フェニルとシクロヘキシルエーテル、1 - i s o - プロボキシー2、4 - ピス (4 - メチルフェ ニルスルホニル) ベンゼン、1-メトキシ-2、4-ビ ス (4-メチルフェニルスルホニル) ベンゼン、 {2, 4-ビス(4-メチルフェニルスルホニル)フェニルト

20

30

ェニルスルホニル) フェニルト 4 - メチルベンゼンスル ホネート、 {2, 4-ビス (4-メチルフェニルスルホ ニル) フェニルト フェニルカルボキシレート、1-メト キシー2、4-ビス(2、5-ジメチルフェニルスルホ ニル) ベンゼン、 (2, 4-ピス (2, 5-ジメチルフ ェニルスルホニル) フェニル と ベンゼンスルホネート、 {2, 4-ビス(2, 5-ジメチルフェニルスルホニ ル) フェニル】 2, 5-ジメチルベンゼンスルホネー ト、{2.4-ビス(2.5-ジメチルフェニルスルホ ニル) フェニル > フェニルカルボキシレート、1 - i s o-プロポキシ-2、4-ビス(フェニルスルホニル) - 5 - メチルベンゼン、1 - エトキシー2、4 - ビス (フェニルスルホニル) - 5 - メチルベンゼン、 12. 4-ビス (フェニルスルホニル) -5-メチルフェニ ルトペンゼンスルホネート、 (2、4-ビス(フェニル スルホニル) - 5 - メチルフェニル) フェニルカルボキ シレート、1-iso-プロポキシ-2、4-ビス(フ ェニルスルホニル) - 5 - エチルベンゼン、1 - エトキ シー2, 4-ピス (フェニルスルホニル) -5-エチル - エチルフェニル > ベンゼンスルホネート、 { 1 - i s 0-プロポキシー2-(4-メチルフェニルスルホニ ル) - 4 - フェニルスルホニルトペンゼン、 {2 - (4 -メチルフェニルスルホニル) - 4 - (フェニルスルホ ニル) フェニル アリルエーテル、 {2-(4-メチル フェニルスルホニル) - 4 - (フェニルスルホニル) フ ェニル} ベンゼンスルホネート、 {2-(4-メチルフ ェニルスルホニル) - 4 - (フェニルスルホニル) フェ ニル)フェニルカルボキシレート、{1-メトキシ-2 - (4-メチルフェニルスルホニル)-4-フェニルス ルホニル】ベンゼン、 (1-iso-プロポキシー2-(2,5-ジメチルフェニルスルホニル)-4-フェニ ルスルホニルトベンゼン、 12-(2,5-ジメチルフ ェニルスルホニル) - 4 - (フェニルスルホニル) フェ ニルトペンゼンスルホネート、 {2-(2,5-ジメチ ルフェニルスルホニル) -4- (フェニルスルホニル) フェニル トフェニルカルポキシレート、 (1-メトキシ - 2 - (2, 5 - ジメチルフェニルスルホニル) - 4 -フェニルスルホニル」ペンゼン、1-iso-プロポキ シー2、4-ピス(3、4-ジメチルフェニルスルホニ ル) ペンゼン、 {2, 4-ビス (3, 4-ジメチルフェ ニルスルホニル) フェニル) アリルエーテル、 {2, 4 - ピス (3、4 - ジメチルフェニルスルホニル) フェニ ルトペンゼンスルホネート、 {2,4-ピス(3,4-ジメチルフェニルスルホニル)フェニルト3、4-ジメ チルベンゼンスルホネート、 (2、4-ビス (3、4-ジメチルフェニルスルホニル)フェニル)フェニルカル ポキシレート、1-メトキシ-2、4-ピス(3.4-ジメチルフェニルスルホニル) ベンゼン、1-150-

ニル) ベンゼン、 {2, 4-ビス (4-クロロフェニルスルホニル) フェニル | ベンゼンスルホネート、 {2, 4-ビス (4-クロロフェニルスルホニル) フェニル } 4-クロロベンゼンスルホネート。

【0022】 顕色剤として使用する一般式(1)の化合物及びその多価金属塩の総量は、塩基性染料100重量部に対し、50~600重量部、好ましくは100~400重量部である。更に、本顕色剤の水和防止剤としての一般式(2)で示される化合物の使用量は、使用する10 顕色剤100重量部に対し、0.001~200重量部、好ましくは0.002~100重量部である。又、上記した顔料の合計使用量は、塩基性染料100重量部に対し、10~2.000重量部、好ましくは20~1.000重量部である。このうち水酸化アルミニウムの使用量は該合計使用量の10~100%、好ましくは20~100%程度である。

【0023】次に、本発明に使用される塩基性染料、増 感剤、金属セッケン、ワックス、界面活性剤及び分散剤 について述べる。

【0024】塩基性染料としては、トリアリールメタン 系化合物、ジアリールメタン系化合物、ピリジン系化合 物、スピロ系化合物、ローダミンーラクタム系化合物、 フルオラン系化合物、インドリルフタリド系化合物、フ ルオレン系化合物等が例示される。中でも、3-N.N - ジブチルアミノー 6 - メチルー 7 - アニリノフルオラ ン、3-N、N-ジエチルアミノ-6-メチル-7-ア ニリノフルオラン、3- (N-イソペンチル-N-エチ ル) - 6 - メチル - 7 - アニリノフルオラン、3 - (N -シクロヘキシル-N-メチル) - 6 - メチル-7-ア ニリノフルオラン、3-N、N-ジエチル-6-クロロ - 7 - アニリノフルオラン、クリスタルパイオレットラ クトン等が代表的なものとして例示される。これらの塩 基性染料は単独で用いても、あるいは発色画像の色調の 調整や多色感熱記録体を得る等の目的で二種以上混合し ても良い。

ルフェニルスルホニル) -4-(7222) にいっしゃ にはいいっしゃ にはいいいっしゃ にはいいいっしゃ にはいいいっしゃ にはいいいっしゃ にはいいいっしゃ にはいいいっしゃ にはいいいっしゃ にはいいいっしゃ にはいいいっしゃ にはいいいいっしゃ にはいいいっしゃ にはいいいっしゃ にはいいいっしゃ にはいいいいいいっしゃ にはいいい

9

【0026】 金属セッケンとしては、ステアリン酸亜 鉛、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸アルミニウ ム等が例示される。

【0027】 ワックスとしては、パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、ポリエチレンワックス 等が例示される。

【0028】界而活性剤としては、スルホコハク酸系のアルカリ金属塩、アルキルベンゼンスルホン酸のアルカリ金属塩、ラウリルアルコール硫酸エステルのナトリウム塩等が例示される。分散剤としては、ポリアクリル酸ソーダ、ポリピニルアルコール(各種の敵化度、pH及び重合度のもの)、カルポキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ポリアクリルアミド、でんぷん、スチレンー無水マレイン酸共重合体のアンモニウム塩等が例示される。

【0029】本発明に係わる感熱記録層は公知の方法に より製造することができ、何ら特殊な方法を採用する必 要はない。例えば、塩基性染料、顕色剤、増感剤、頗 料、金属セッケン、ワックス等を界面活性剤、消泡剤及 び分散剤等を含む水性媒体中で、ポールミル、サンドミ ル等の手段により通常 5 μ m 以下、好ましくは 1. 5 μ m以下の粒径にまで粉砕・分散させて塗液を調製するこ とができる。次に、その感熱記録層は従来より公知の技 術に従って形成することができ、形成方法は特に限定さ れるものではない。例えば、感熱記録層用の塗液を支持 体面上にエアーナイフコーター、プレーダーコーター、 バーコーター、ロッドコーター、グラビアコーター、カ ーテンコーター、ワイヤーバー等の適当な塗布装置で塗 布し、乾燥して記録層を形成することができる。 塗液の **絵布量に関しても特に限定するものではなく、支持体面** に対し、一般に乾燥重量で0.5~50gr/m 、好 ましくは1.0~20.0gr/m²の範囲である。支 持体としては、紙、プラスチックシート、合成紙等が用 いられる。又、更に保存性等を高める目的で、感熱記録 層の上に、保護層を設けてもよい。

[0030]

【実施例】以下に、本発明を実施例によって説明する。 [実施例1]

塩基性染料分散液の調製

3 - N 、 N - ジブチルアミノー 6 - メチルー 7 - アニリ 40 ノフルオラン 2 0 g r を、 濃度 5 %ポリビニルアルコール (商品名: P V A - 1 1 7 、クラレ社製) 水溶液 8 0 g r 中でサンドグラインダー (イガラシ機械社製 T S G 4 H) を用いて粉砕して、平均粒径 0 . 6 μ m の塩基性染料分散液を調製した。

【0031】 増越剤分散液の調製

1. 2 - ピス (3 - メチルフェノキシ) エタン 2 0 g r を、 濃度 5 % ポリピニルアルコール (P V A - 1 1 7) 水溶液 3 0 g r 中でサンドグラインダーを用いて粉砕して、平均粒径 0. 6 μ m の増越剤分散液を調製した。

【0032】顕色剤分散液の調製

2、4-ビス(2、5-ジメチルフェニルスルホニル)フェノール20grを、濃度5%メチルセルロース(簡品名;メトローズ60SH-03、倍越化学工業社製)水溶液30gr中でサンドグラインダーを用いて粉砕して平均粒径1、1μmの顕色剂分散液を調製した。

1.0

【0033】 頗料分散液の調製

水酸化アルミニウム(商品名;ハイジライト日-42、昭和電工社製)30gr、水69gr及び濃度10%ポリアクリル酸ソーダ水溶液1.0grを回転数5、000rpmのホモジナイザー(特殊機化社製 TKホモディスパーL型)で5分間撹拌して、餌料分散液を測製した。

【0034】感熱記録層途布液の調製

上記の塩基性染料分散被3gr、 均感剂分散被3gr、 類色剂分散被3gr、 及び餌料分散被7gr、 更に濃度30%ハイドリン2-7 (中京油脂社製の商品名) 2.0gr、 濃度30%ハイドリンP (中京油脂社製の商品名) 1.0gr、 濃度5%ポリピニルアルコール (PVA-117) 水溶液6g及び水9grを混合して、燃熱記録層塗布液を得た。

【0035】感熱記録紙の作製

無支持体面上に、乾燥後の感熱記録層重量が5gr/m

: となるように、ワイヤーバーを用いて感熱記録層塗布 被を塗布し、60℃のオーブン中で乾燥後、平滑度20 0秒(ペック法)となるようにキャレンダー処理した。 【0036】 [実施例2] 実施例1の顕色剤分散液の調 製において、2、4ーピス(2、5ージメチルフェニル スルホニル)フェノール20grに代えて、【2、4ー ピス(フェニルスルホニル)フェニル】ペンゼンスルホネートを1、2%含有する2、4ーピス(フェニルスルホニル)フェノール20gを用いた以外はすべて実施例 1と同様に操作した。

【0037】 [実施例3] 実施例1の顔料分散液の調製において、水酸化アルミニウム (ハイジライトH-42) 30grに代えて、水酸化アルミニウム (ハイジライトH-42) 10grと焼成カオリン (商品名; アンシレックス-93、菱三商事社製) 20grを用いた以外は実施例1と同様に操作した。

40 【 0 0 3 8 】 [実施例 4] 実施例 1 の塩基性染料分散液の調製において、濃度 5 % ポリビニルアルコール (P V A - 1 1 7) 水溶液 8 0 g r に代えて、濃度 5 % ポリビニルアルコール (P V A - 1 1 7) 水溶液 6 0 g r と濃度 2 0 % スチレンー無水マレイン酸 共重合体のアンモニウム塩 (商品名: アラスター 7 0 3 S、 荒川 化学社製) 水溶液 2 0 g r を用い、更に、実施例 1 の顕色 別 か 改 改 数 2 0 g r を 別 い、更に、実施例 1 の 顕色 別 ひ 改 の 調製において、 濃度 5 % メチルセルロース (メトローズ 6 0 S H - 0 3) 水溶液 3 0 g r に 代えて、 濃度 5 % メチルセルロース (メトローズ 6 0 S H - 0 3) 水溶液 3 0 g r に 代えて、 濃度 5 % メチルセルロース (メトローズ 6 0 S H - 0 3) 水溶液 3 0 g r に 2 3 g r と 3 g r c r 2 g

n . 11 ·

体のアンモニウム塩(アラスター703S)7gェを用 いた以外は実施例1と同様に操作した。

【0039】[実施例5]実施例4の顕色剤分散液の調 製において、2、4-ピス(2、5-ジメチルフェニル スルホニル) フェノール20grに代えて、2、4-ビ ス (2, 5 - ジメチルフェニルスルホニル) - 5 - メチ ルフェノール20gェを用いた以外は実施例4と同様に 操作した。

【0040】[実施例6]実施例4の顕色剤分散液の調 製において、2、4-ビス(2、5-ジメチルフェニル 10 の基準で内限で観察した。 スルホニル) フェノール20grに代えて、2、4-ビ ス (フェニルスルホニル) - 5 - メチルフェノール20 gェを用いた以外は実施例4と同様に操作した。

【0041】 [比較例1] 実施例2の質料分散液の調製 において、水酸化アルミニウム (ハイジライトH-4 2) 30g r に代えて、炭酸カルシウム (商品名;ユニ パー70、白石工業社製) 30g r を用いた以外は実施 例2と同様に操作した。

【0042】 [比較例2] 比較例1の顕色剤分散液の調 製において、2、4-ビス(フェニルスルホニル)フェ 20 た。 ノール20g r に代えて、2, 2 - ビス (4 - ヒドロキ シフェニル)プロパン20gェを川いた以外は比較例1 と同様に操作した。

【0043】 [比較例3] 比較例2の顔料分散液の調製 において、炭酸カルシウム(ユニバー70)30gェに 代えて、水酸化アルミニウム (ハイジライトH-42) 30g r を用いた以外は比較例2と同様に操作した。

【0044】 [比較例4] 実施例1の顔料分散液の調製 において、水酸化アルミニウム30grに代えて、炭酸 カルシウム (ユニバー 70) 30g r を用いた以外は実 30 施例1と同様に操作した。

【0045】次に、実施例1~6及び比較例1~3で得 られた感熱記録紙をFUJITUファクスFF1700 RX型機のコピーモード条件で印字テストを行い、又次 の性能比較試験を行った。その結果を表1に示す。

12

【0046】性能比較試験

マクベス濃度計を用いて測定した。

【0047】耐热性試験

地肌:60℃で72時間放置した後の地肌かぶりを下記

[0048]

〇:変化なし △:わずか着色 ×:着色 印字;印字紙を60℃で24時間放置した後、下記の基 準で示される印字濃度残存率(%)を測定した。

【0049】印字濃度残存率(%)=(保存後の印字濃 度/保存前の印字濃度)×100

【0050】酚温試験

地肌;50℃、湿度90%で24時間放置した後の地肌 かぶりを、耐熱性地肌かぶり試験の基準に準じて表わし

【0051】印字;印字紙を40℃、湿皮90%で24 時間放置した後、印字濃度残存率を耐熱性印字濃度残存 率 (%) に準じ表わした。

【0052】酚可塑剂試験

ガラスピンの外周に印字紙を巻きつけ、その上にハイラ ップV-450 (三非東圧化学社製の商品名)を3重に 巻きつけ、40℃で2時間放置した後、印字濃度残存率 を耐熱性印字濃度残存率(%)に準じ表わした。

[0053]

【表1】

14

at a re-

表 1

耐可塑剤性試験 耐熱性試験 耐湿性試験 発色濃度 地 肌 印字残存率 地 肌 印字残存率 印字残存率 かぶり (%) かぶり (%) (%) 実施例1 1.35 0 95 0 99 86 実施例2 1.36 0 95 О 99 90 実施例3 1.35 0 95 0 99 86 1.35 0 実施例4 0 95 99 86 1.34 0 88 О 85 実施例5 99 1.30 0 80 0 99 80 実施例6 比較例1 1.36 Δ 95 Δ 99 90

63

60

95

【0054】以上のように、本発明に係わる感熱記録体は、発色性に優れ、且つ経時の地肌かぶりが少なく、記録像の保存性とりわけ耐熱性、耐湿性及び耐可塑剤性に優れていることがわかる。

比較例2

比較例3

比較例4

1.29

1.29

1.35

Δ

Δ

Δ

[0055]

65

63

99

Δ

Δ

Δ

【発明の効果】本発明により高感度で、しかも経時の地肌かぶりが少なく、記録像の保存性とりわけ耐熱性、耐湿性及び耐可塑剤性に優れた感熱記録体が提供される。

10

10

86